PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 60-050975 (43)Date of publication of application: 22.03.1985

(51)Int CI H01L 31/04

(21)Application number: 58-158064 (71)Applicant: KOMATSU LTD

(22)Date of filing; 31.08.1983 (72)Inventor: HATAKE YASUHIKO

SANO SEIJIRO

(54) AMORPHOUS SOLAR BATTERY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a solar battery which has less current loss and large area by forming a transparent conductive film and a back surface electrode at both sides of an amorphous Si layer formed with a P-N junction, and securing a glass substrate in which lattice grid electrode is buried at the transparent conductive film side.

CONSTITUTION: A transparent conductive film 4 and a back surface electrode 6 are provided at both sides of an amorphous Si layer 5 formed with a P-N junction as an amorphous solar battery. Then, a photoreceiving surface 1a is prepared on the front surface separately from them, and a glass substrate 1 having a surface 1b contacted with the film 4 is prepared, formed parallel to the surface 1b, slots 2 made of crossing slots 2a, 2b are out, grid electrodes 3 are buried, and contacted with the film 4. At this time, when the depth of the slots 2 is increased, the sectional area of the electrodes 3 increases to reduce the current loss. Accordingly, the sectional area of the electrodes can be reduced at the surface 1b, thereby obtaining a large photoreceiving area.





⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願 分開

昭60 - 50975 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

Solnt Cl.4

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)3月22日

H 01 L 31/04

6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称 アモルフアス太陽電池

の特 関 FR58-158064

62)出 順昭58(1983)8月31日

彦 平塚市四ノ宮874 69発明者

維別記号

69発 明 者 佐野 绪 一 郎 茅ヶ崎市堤5592-2, G33-14 東京都港区赤坂2丁目3番6号 の出 顔 人 株式会社小松製作所

外1名 90代理人 弁理士 米原 正章

1 温明の名称

アモルファス太陽電熱

2 特許研求の範囲

ガラス基板1に凹縛2を形成して、この凹海 2内にグリッド電磁3を埋込むと共に、上記グ リッド電核3を埋め込んだガラス碁板Iの面Ib に透明導電膜4、アモルファスシリコン膜5及 び事而電標を存得勝してなるアモルファス太陽 127 Ab ...

3. 特明の詳細を説明

この発明はガラス基板に金属電便を埋設した アモルファス太陽電池に関する。

一般にアモルファス太陽電池は、面積が大き くなるに伴い発生する電流が増加するが、ガラ ス基板上に形成される透明準電膜(ITO)の 抵抗が大きくなり、かなりの電力損失を生じる。 そとでとの催力損失を少なくするため、従来で け 至 Ⅰ 図 で 示 す よ う に 大 面 稽 太 陽 電 徹 の ガ ラ ス

ルファスシリコン膜cを小面積に分割し、かつ これら透明導電膜も及びアモルフアスシリコン 膜cをアルミニウムよりなる裏面電板dで直列 に接続したものや、第2回に示すようにガラス 基板α上にクリッド電極。を形成し、その上に 活用減電腦も、アモルファスシリコン膜の及び 存面関係はを設けたものなどが提唱されている。 しかし前者の太陽電池では透明導電膜もの電 力損失が少なく、かつ低電流、高電圧に適した ものが得られる反面、透明準電膜と、アモルフ **ナスシリコン腺 c 及び真面 電極 d を失々パター** ン化して機構することにより前列接続を得るた め、パターン化に高い精度を必要とし、高温化 にかけるマスク台せやエツチングによるパター ン化を行う際の工程が複雑となるため、高価に なる不具合があつた。

また後者の太陽電乱では、受光面積損失を抑 え、かつ抵抗を下げるためには即みが数ミクロ ン必要となり、現在の太陽電池の厚みが!ミク ロン程度からすると、厚さが厚くなりすぎて電 他の形状や形様に問題生生じる不具合かあつた。 この発明はかかる不具合を改善する目的でき されたもので、ガラネ電艦に凹降を形成して、 この凹時内にグリット電艦を埋込んだ太陽電線 を提供して、全体の厚さを厚くすることなく、 電波提供の低減や場所の容易化を関ろうとする。

以下との発明の一実動例を部3回以下に示す 即面を参照して詳述する。図において1 はガラ 末板で、受光面1 c と反対側の面14 に匹替 2 が形成されている。上配回称2 は互に平行す る複数本の機構2 c と、これら機構2 c と直 を する方向に形成された複数本の提携2 s とより なり、これら間携2 はフェ酸ヤッズマなどの エッチングにより形成されている。

上記グリッド電橋3の想込されたガラス店板 1の面 | & Kは透明帯電板4、アモルファスシ リコン数5及び裏面電係6が耐次上配順作で原 解されて、大両額のアモルファス太陽電池を標 成している。

上記のよりにして相成された太陽 臨海は、回 群2の群さを探ぐすることにより、簡面限の大 もいがリット電当が得られるため、大曲限の 太陽電像であつても電気損失が少なくできる。 また四牌2を深くすることにより、ガラス基板 」の面1 4 にかける電板面積を小さくすること ができるため、太陽電像としての受た通視を検 大限に大きくできると共に、透明環版もやブロールファスンリコン膜5、裏画電板6をペパール 化する必要がないため、以流工座が簡単となり、 空幅に移像であるとりにするの。

しかもグリンド電視3に凹凸がないため、透明電視4、アモルファスシリコン減5及び裏速電視6を平面的に積層でき、これによつて全体の厚さを薄くできるため、接合に同期を生じる

などの不具合も解消することができる。 4 関而の暗異な説明

原 1 図及び第 2 図は世米の太陽電池を示す所 画図、第 3 図はとの発明の一実施何を示す断画 図、第 4 図は同ガラス務板の平画図である。

| はガラス落板、2 は四海、3 はグリッド電 板、4 は透明導電膜、5 はアモルフアスシリコ ン族、6 は表面電極。

> 出額人 株式会社 小 松 製 作 所 代添人 弁 珂 士 米 縣 正 犂

> > 并 坦 土 浜 本 忠

